

13 lipca 2010



Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu

Do 2 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego 1.4.2 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu, Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania to 20 milionów złotych.

Beneficjentami mogą zostać podmioty gospodarcze, spełniające łącznie następujące warunki:

- instytucje otoczenia biznesu z województwa świętokrzyskiego (instytucje promocji przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, samorząd gospodarczy, izby gospodarcze oraz wszelkie inne instytucje o charakterze doradczym z wyłączeniem instytucji koncentrujących swą działalność na finansowym wsparciu biznesu), które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, podmioty działające i utworzone w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
- obejmujące wsparciem przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
- uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na:

- projekty inwestycyjne związane z budową, przebudową, remontem i modernizacją infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym w tym: zakupu wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, dostosowania pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, zakupu środków trwałych oraz praw materialnych i niematerialnych umożliwiających wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców, zakupu środków trwałych oraz praw materialnych i

niematerialnych, umożliwiających wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców,

- projekty inwestycyjne związane z powstaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej), centrów innowacyjności.

Zakres inwestycji w projektach realizowanych w ramach Działania 1.4 RPOWŚ nie może w jakimkolwiek zakresie dotyczyć wsparcia na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym i poręczeniowym. W przypadku wsparcia parków technologicznych maksymalna wartość projektu wynosi 40 milionów złotych.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać **do 2 sierpnia br.**, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,

w bud. C 2, III piętro, pok. 348
Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.4 zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.4.2.

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od daty wpływu wniosku w ramach konkursu 1.4.2, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl)

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWS (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl